

真空柱电弧离子镀设备 昆山立特纳米

产品名称	真空柱电弧离子镀设备 昆山立特纳米
公司名称	昆山金柏集成电路有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆山立特纳米
公司地址	玉山镇城北环庆路28号
联系电话	86 0512 57735896 18962686798

产品详情

品牌	昆山立特纳米	型号	-
用途	-	别名	微弧氧化

微弧氧化 (mao) 是一种新型的铝及其合金、钛及其合金表面氧化技术。它将被处理部件浸泡在不同化学试剂配方的水溶液中，在电场作用下产生微弧等离子体进行氧化和着色。氧化层厚度根据需要自由选择，可高达150 m；多种色彩可用于高档装饰膜；陶瓷结构的氧化层显微硬度hv可达600--1500。作为功能膜可用以改善材料表面的耐磨、抗高温冲击、提高电绝缘等性能。该技术设备工艺简单，无环境污染。主要设备技术指标：

处理槽容积：1500 × 1000 × 800mm交流电源：正电压
0--600v,负电压0--200v,频率150hz经微弧氧化处理的ai合金活塞